## (54) PICTURE RETRIEVING AND REGISTERING TERMINAL EQUIPMENT

(11) 62-279774 (A)

(43) 4.12.1987 (19) JP

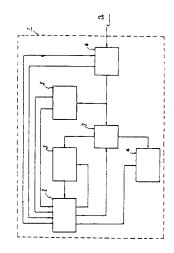
(21) Appl. No. 61-122707 (22) 28.5.1986

(71) MITSUBISHI ELECTRIC CORP (72) YOSHIFUMI IMANAKA(1)

(51) Int. Cl<sup>4</sup>. H04N1/00,G06F15/40,H04M11/00

**PURPOSE:** To obtain a simplified device, by identifying an outgoing call identification signal issuing from an opposite device at the time of arriving an incoming call, and switching a circuit to a facsimile equipment side, or a personal computer communication equipment side.

CONSTITUTION: By supplying a retrieval command to a personal computer 2 by an operator, the computer 2 issues an outgoing call operation instruction to a personal computer communication control equipment 3, and a network control circuit 6, by changing over a fine changeover switch 7. The circuit 6 starts an outgoing call operation, and at the time of closing the circuit, the equipment 3 starts an outgoing call communication. And the communication of a bit of retrieval information is performed between the said terminal equipment, and the opposite equipment. Afterwards, in case of performing the reception of a bit of picture information regarding an object to be retrieved, the opposite equipment performs a facsimile outgoing call communication. A call identifier 5 in the terminal equipment detects the outgoing identification signal, and informs it to the computer 2. The computer 2 switches a switch 7 to a facsimile equipment 4 side, and also, supplies an incoming call operation instruction to the equipment 4. Meanwhile, the same operation as in retrieval is applied correspondingly in a registration operation.



a: telephone line

#### (54) CONTACT TYPE IMAGE SENSOR

(11) 62-279775 (A)

(43) 4.12.1987 (19) JP

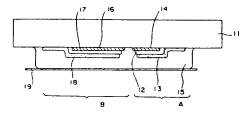
(21) Appl. No. 61-122291 (22) 29.5.1986

(71) OKI ELECTRIC IND CO LTD (72) ICHIMATSU ABIKO(3)

(51) Int. Cl4. H04N1/028,H01L27/14,H01L33/00,H04N1/04

**PURPOSE:** To obtain an inexpensive image sensor with high performance, by approaching and opposing a sensor part, and an illumination part to each other on the same substrate by a thin film element.

CONSTITUTION: A sensor part A is provided by overlapping a common electrode 14, an a-Si12, and an individual transparent electrode 13 on a glass plate 11 having a thickness of 1mm or less, and an illumination part B is provided by overlapping an electrode 16, an EL element 17, and a transparent electrode 18 on the same plate, then, they are coated with an Si N film. The illumination part B, and the sensor part A are arranged in parallel forming an elongate shape in a main scanning direction, and approaching to each other. By constituting a device in such way, quite a thin image sensor can be obtained, and uniform light emitting intensity distribution can be obtained over the whole area, thereby, a document 19 can be illiminated by uniform illuminance, and since a distance between a light source, and the document is only several μ, the illuminance at the document is remarkably increased, thereby, a sensor output is increased and a good S/H can be obtained.



#### (54) CONTACT TYPE IMAGE SENSOR

(11) 62-279776 (A) (43) 4.1

(43) 4.12.1987 (19) JP

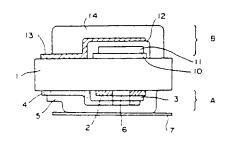
(21) Appl. No. 61-122292 (22) 29.5.1986

(71) OKI ELECTRIC IND CO LTD (72) ICHIMATSU ABIKO(3)

(51) Int. Cl<sup>4</sup>. H04N1/028,H01L27/14,H01L33/00,H04N1/04

**PURPOSE:** To obtain an image sensor with high performance, by arranging oppositely a thin film genetic element on one plane of a transparent substrate, and a thin film photosensitive element having a light conducting window at its center part, on the other plane.

CONSTITUTION: A sensor part A is formed on a glass plate by overlapping a common electrode 2, an a-Si3, a transparent electrode 4, and a transparent protecting layer 5, and it is formed in an island shape, and a total around 3000 of strings having pitches of 0.1~0.2mm are arranged, and a light conducting window 6 is attached on each island element. An illumination part B is formed by overlapping and sealing a transparent electrode 10, an EL element 11, an insulating layer 12, and an electrode 13 on the opposite plane of the plate 1, and a belt-shaped EL element covers over the whole area of the a-Si sensor 3. Light from the EL element is projected on the surface of a document 7 after passing the window 6, and reflected light is made incident on the a-Si3. By constituting a device in such way, since the EL element can be formed homogeneously by a filming technology, light emitting distribution can be uniformized, and it is possible to increase illumination intesity remarkably by making approach a reading part.



19日本国特許庁(JP)

10 特許出願公開

# 四公開特許公報(A)

昭62-279775

@Int\_Cl\_4

識別記号

庁内整理番号

❷公開 昭和62年(1987)12月4日

H 04 N 1/028 27/14 33/00 H 01 L H 04 N 1/04

Z - 7334 - 5C 7525-5F N-6819-5F 8220-5C

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4 頁)

図発明の名称

密着型イメージセンサ

102

创特 願 昭61-122291

❷出 頣 昭61(1986)5月29日

母発 明 者 砂発 明 者

明

者

者

⑦発

⑫発

安孫子 井

 $\boxplus$ 

橋

松

俊

識

敦

東京都港区虎ノ門1丁目7番12号 東京都港区虎ノ門1丁目7番12号 東京都港区虎ノ門1丁目7番12号 東京都港区虎ノ門1丁目7番12号

東京都港区虎ノ門1丁目7番12号

沖電気工業株式会社内 沖電気工業株式会社内 冲電気工業株式会社内 沖電気工業株式会社内

明 创出 頣 人 70代 理

沖電気工業株式会社 弁理士 鈴木 蝕 明

83 紐

坂

Ш

高

発明の名称

密着型イメージセンサ

- 特許請求の範囲
- (1) 照明部とセンサ部とを基板上に設けた密着 型イメージセンサにおいて、

前記照明部が薄膜発光素小を備えるものであり 前記センサ部が薄膜感光素子を備えるものであり、 前記照明部と前記センサ部とが前記基板の同一面 上に互いに近接且つ平行に配置されていることを 特徴とする密着型イメージセンサ。

- 前記薄膜発光素子がEL素子であり、前記 薄膜感光素子がアモルファスシリコン感光素子で あることを特徴とする特許請求の範囲第(1)項記載 の密着型イメージセンサ。
- (3) 前記照明部が主走査方向に細長く延びた一 本の帯状の膵膜発光者子からなり、

前記センサ部が主走査方向に列状に配列された 複数の薄臈感光素子からなることを特徴とする特 許請求の範囲第(1)項または第(2)項に記載の密着型 イメージセンサ。

前記照明部が主走査方向に列状に配列され た複数の薄膜発光素子からなり、

前記センサ部が主走査方向に細長く延びた一本 の帯状の薄膜感光素子からなることを特徴とする 特許請求の範囲第(1)または第(2)項に記載の密着型 イメージセンサ。

- 3. 発明の詳細な説明
- (産業上の利用分野)

本発明は、ファクシミリ装置等において画像銃 取りに用いられる密着型イメージセンサに関する。 (従来の技術)

従来、との種の技術としてシンポジュウム「ァ モルファスシリコンデバイスはどこまできたか」 ·論文集(昭60-5-24)電子写真学会 p.53 - 5 6 に開示されるものがあり、第2 図に当該文 献に開示された密着型イメージセンサの構造を示 す。との密着型イメージセンサはセンサ部及び思 明部より構成されており、センサ部は、ガラス蒜 坂1上に、共通電極2、感光材料としててモルフ

アスシリロン暦 3(以下 1-Siという)、そして電極として透明電医 4、さらに保護暦 5 が積暦された構成となっている。これら各部から構成されるセンサ部は、島状でピッチが 0.1~ 0.2 mm、総数 2.000~3.000 個の感光素子がアレイ状に配列されたものであり、島状の各感光素子には導光窓 6 が形成されている。また、照明部は、LED チップ 8 と LED 基板 9 とからなる。

ととで LED からの光は、ガラス基板 1 および導 光窓 6 を通過して原稿 7 を照明し、その反射光が 透明電極 3 を通過してa-Si 感光セル 2 に信号光と して入射する。

とこで、照明部の構成を第3図に示す。 LED チップ 8 は、 0.3 mm角程度で 2.5 mm ピッチで LED 基板 9 上に配置された構成となって配置している。 照明部は センサ部から約5 mm 隔でられて配置して経済化 0 世 自は、 LED チップの数を少なくして経済化 での埋 自は、 LED チップが対応するのが理想的であるが、そうすると、 0.1 ~ 0.2 mm ピッチで 2.0 0 0 0

問題があった。

. . . . . .

4 .

本発明は以上述べたような、センサの大形化と 高価格性を解決し、安価で高性能なイメージセン サを提供することを目的とする。

(問題点を解決するための手段)

本発明は前述の問題点を解決するために、照明 部とセンサ部とを基板上に設けた密着型イメージ センサにおいて、

前記照明部が薄膜発光素子を備えるものであり、前記センサ部が薄膜感光素子を備えるものであり、前記照明部と前記センサ部とが前記基板の同一面上に互いに近接且つ平行に配置されるようにしたものである。

前記苺膜発光素子としてはEL素子を用いるととができ、前記苺膜感光素子としてはアモルファスシリコン感光素子を用いるととができる。

前記照明部としては主走査方向に細長く延びた一本の帯状の薄膜発光素子を用い、且つ、前記センサ部としては主走査方向に列状に配列された複数の薄膜感光素子を用いることができる。あるい

~3.000個の LED チップで構成することになり 高価格となる。したがって一般的には 2.5 mm程度 の間隔をおいて LED を配置している。しかしこの 場合原稿位置での照明ムラを解決するために、照 明部は原稿及びセンサ部から難して配置される。 (発明が解決しようとする問題点)

は、前記照明部としては主走査方向に列状に配列 された複数の薄膜発光素子を用い、且つ、前記セ ンサ部としては主走査方向に細長く延びた一本の 帯状の薄膜感光素子を用いるとともできる。

(作用)

本発明は上述の如く構成したことにより、イメージセンサを非常に薄型のものとし、EL素子等の薄膜発光素子を用いたことにより照明ムラがなくかつ高照度で原稿面を照明できる。

またセンサ部と照明部とを同様の膜形成技術で 量産プロセスを用いて形成できる。

## ( 実施例)

第1図は本発明の一実施例を示すイメージセンサの断面図である。同図に見られるように、1枚のガラス基板11の同一面上にそれぞれセンサ部Aと照明部Bとが互いに近接して形成された構成となっている。

キンサ部 A は、ガラス差板 1 1 上に共通電板14、 a - S i 層 1 2 、個別電板としての複数の透明電板13 が頂に積層されている。照明部 B は、ガラス整板 11上に、電極16、EL(エレクトロルミネれて シス・大学 17、透明電極18 Aともに機構に を11、でででは、11、では

E L 素子 1 7 からの光は、透明電極 1 8、保護層 1 5 を通り原稿 1 9 に照明される。原稿 1 9 からの反射信号光は保護層 1 5 を通り、各感光素子の a - Si層 1 2 に入射するという径過をたどる。

上記実施例では導電膜 13,18をそれぞれ透明等電膜としたが、とれらを非透明電極とし電極

#### 4. 図面の簡単な説明

14・16をそれぞれ透明電極としてガラス基板の裏面側に原稿を配し読取動作を行なりようにしてもよい。

また上記実施例では発光素子としてEL素子を 用いた場合を説明したが、これに代えてプラズマ 素子パネル、螢光表示パネル等を用いてもよい。

さらに上記実施例では照明部を一本の帝状の海膜発光素子とし、センサ部を列状に配列された複数の薄膜感光素子としていたが、これに代えて照明部を列状に配列された複数の薄膜発光素子とし、センサ部を一本の帝状の薄膜感光素子からなる如く構成してもよい。

なか、本発明のイメージセンサの厚みの大部分はガラス基板の占めるものであり、とのガラス基板の厚みは実用的には1m以内とすることができ、従ってイメージセンサ全体の厚みは1~2m程度と非常に薄型となる。

## (発明の効果)

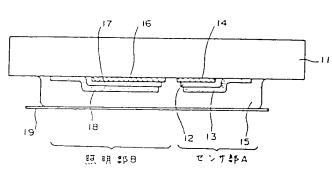
以上詳細に説明した如く、本発明によればガラス 基板の同一面上にアモルファスシリコン等から

**在、17…EL**素子、18…透明電極、19…原 稿。

特許出額人 沖電気工業株式会社

代理人鈴木敏

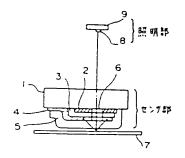




- 17: IL/Nan(ネセ)(素子 18: 透明電極
- 19:原稿

本発明に係るイメージセンサの構造

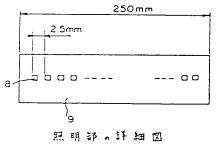
第1図



8: LED チップ 9: 基 坂

従来の監査型(メージセンサの構造

# 第 2 図



第3図